TRIMERIZATION CATALYST FOR ETHYLENE AND ETHYLENE TRIMERIZING METHOD USING THE SAME

Publication number: JP2004136271 Publication date: 2004-05-13

Inventor: YOSHIDA OSAMU; OKADA HISANORI; MURAKITA

YOSHIYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

international: B01.131/22; C07B61/00; C07C2/22; C07C11/107; C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/10; C07C11/00: C07B61/00; (IPC1-7); C07B61/00;

B01J31/22: C07C2/22: C07C11/107

- European:

Application number: JP20030117125 20030422

Priority number(s): JP20030117125 20030422; JP20020242282 20020822

Report a data error here

Abstract of JP2004136271

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a trimerization catalyst for ethylene capable of efficiently producing 1-haxene from ethylene in a highly selective manner, and an ethylene trimerizing method using the same.

SOLUTION: The trimerization catalyst for ethylene comprises a component, which is obtained by reacting water and/or a water-containing compound with an alkyl group-containing compound and further adding the alkyl group-containing compound to allow the same to act under heating, a component, which is obtained by removing a solid substance after water and/or the water-containing compound and the alkyl group-containing compound were reacted with each other and the alkyl group-containing compound is further added to be allowed to act under heating and an organometal complex wherein a neutral multidentate ligand having a tripod type structure is coordinated. This catalyst is used in the trimerizing reaction of ethylene.

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特關2004-136271

(P2004-136271A) (43) 公開日 平成16年5月13日(2004.5.13)

(51) Int.Cl. ⁷	F 1		テーマコード (参考)		
BO1 J 31/22	BO1J 31/3	22 Z	4G069		
CO7C 2/22	CO7C 2/2	22	4H006		
CO7C 11/107	CO7C 11/2	07	4HO39		
// CO7B 61/00	CO7B 61/0	00 300			

審査請求 未請求 請求項の数 11 OL (全 20 頁)

							Cara		
(21) 出願番号	特願2003-117125 (P2003-117125)	(71) 出願人	00000330	0					
(22) 出願日	平成15年4月22日 (2003.4.22)		東ソー株	式会社					
(31) 優先權主張番号	特爾2002-242282 (P2002-242282)		山口県周南市開成町4560番地						
(32) 優先日	平成14年8月22日 (2002.8.22)	(72) 発明者	吉田 統						
(33) 優先権主張国	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	三重県森	名市新	西方5	-30	4			
		(72) 発明者	岡田 久	EU					
			三重県四	日市市	垂坂町	366	- 1		
		(72) 発明者	村北 栄之						
			三重県四		91名3	-4-	1		
		Fターム (零						BC294	
		1	*, 10000		BE20A				
					BE40A				
					CB25				
				DETOD	CDLO	CDGI	CDGE	INUL	
						最終頁に続く			

(54) 【発明の名称】エチレンの三量化触媒および該触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができるエチレンの三量化触媒及ひこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供する。

【解決手段】 水およひ/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して作用させ得られる成分、または水およな/または含水化合物とアルキル基含有化合物を加えて加熱し作用させ更にアルキル基含有化合物を加えて加熱し作用させた後囲形物を取り除いて得られる成分と、三脚型基強を有する中性の多座配位子が配位した有機金属関体がらなる触媒をエチレンの三量化反応に用いる。

【選択図】 なし

20

30

50

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合 物を加えた後加熱して作用させ得られる成分と、下記一般式(1)

AMBn (1)

(式中、Aは三脚型構造す有する中件の多座配位子であり、Mは周期表の 8 旌~ 1 0 旌の 遷移金属元素、Rは水素、ADケン、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群 より選ばれる1種以上を表し、nはMの価数と等しい整数を表す。)

プ示ナカス三脚型機造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属器体が以及るエチレ ンの三量化触媒。

【請求項2】

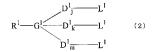
水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合 物を加えて加熱し作用させた後国形物を取り除いて得られる成分と、下記一般式(1)

(1)

(式中、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Mは周期表の3族~10族の 遷移金属元素、 B は水素、 人口ゲン、 およひ 直鎖もしくは分岐状の アルキル基 からなる群 より選ばれる1種以上を表し、nはMの価数と等しい整数を表す。) で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体がらなるエチレ ンの三量化触媒。

【精求項系】

三脚型機造す有する中性の多座配位子が、下記一般式(2)



(式中、 」、 k、 m は サ h ザ h 粧 立 し フ 0 ~ 6 の 整数 で あ 7 。 D 1 は サ h ザ h 粧 立 し フ 雷 機基を有していてもよい 2 価の炭化水素基、 L ¹ は それぞれ独立して周期表 1 族、 1 4 族 1 5 族、1 6 族まおは1 7 族元素を含有する常塚基を表す。

また、 G^{-1} は炭素またはケイ素、 R^{-1} は水素、炭素数 $1 \sim 1.0$ のアルキル基または炭素数 6~10のアリール基を表す。)

または下記一般式(8)

[北2]



(式中、a. b. cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数であ 3. D^2 は ラカ ツカ 独 立し フ雷 蜂 基 支 有し フロ フ も よ ロ 2 価 の 炭 化 水 素 基 、 D^2 は ラカ ツ れ独立して周期表 1 族、1 4 族、1 5 族、1 6 族または1 7 族元素を含有する面接基を表 す。また、G2 は窒素またはリン、R2 は酸素またはイオウを表す。)

30

40

で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量 化触媒。

【請求項4】

三脚型構造を有する中性の多座配位子が千のciの|に配位した3族~10族の遷移金属 元素を有する有機金属器体を用いることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載のT チレンの三量 化餅提.

【請求項5】

アルキル基含有化合物が、下記 - 般式(4) (4)

R P E Y a

(式中、Pは1~3の整数、9は0~2の整数であって、しかもP+9は1~3である。 Eは水素を除く周期表の1族~3族の元素または周期表の11族~13族の元素を表し、 Rは炭素数 $1 \sim 1$ 0 のアルキル基より選ばれる 1 種以上を表し、 Y は水素、アルコキシド 基、 アリール基 およひシアノ基 からなる 群より選ばれる 1 種以 トを表す。)

で示される化合物であることを特徴とする請求項1~4のいずれがに記載のエチレンの三 量化触媒。

【請求項6】

含水化合物が、下式一般式(5)

Z X (5)

(式中、又は周期表の1 旋~1 5 旋の一種額の元素からなるカチオンす表し、 X は周期表 の1族~2族および/または周期表の11族~17族の原子で構成されるアニオンを表す 。しとんは1~100までの整数を表し、んはカチオンである名」の正電荷をアニオンで ある X でイオン的に中性 X するのに必要な自然数を表わす。)

で示される化合物であり、該含水化合物が結晶水あよび/または吸着水として実数で0よ り大きく100以下の個数の水分子を含む化合物であることを特徴とする請求項1~5の いずれがに記載のエチレンの三量化触提。

【精求項7】

含水化合物が一般式 (5)で表される化合物の複数が複合結晶体、固溶体または退晶体の 少なく又も1つの形態にある化合物であることを特徴又する請求項6に記載のエチレンの 三量化触媒。

【請求項8】

請求項1~7のいずれがに記載の触媒に、さらに16属元素を含む化合物を含むエチレン の三量化触媒。 【糖求項9】

16属元素を含む化合物が、下記一般式(6)

R' - J - R' (6)

(式中、 R ` は互いに独立して炭素数 1 ~ 1 0 の脂肪額あるいは等番旋基を有する炭化水 素基であり、連結していてもよい。 Jは16 属元素であり、 Jの個数とは1~10の自然 数を表す。)

プ示されて化合物であることを特徴とする結束項8に記載のエチレンの三量化粧媒。

【請求項10】

請求項1~9のいずれがに記載の触媒の存在下で、エチレンを三量化することを特徴とす るエチレンの三量化方法。 【請求項11】

請求項1~9のいずれかに記載の触媒をエチレンまたはエチレンと水素の雰囲気下で接触 させた後、エチレンを三量化することを特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【発明の属する技術分野】

本祭明は、エチレンの三量化触媒およびこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関する 。すらに詳しくは、当該触媒を用いた線状低密度ポリエチレン(LLDPE)の原料コモ

ノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よくかつ高選択的に製造するエチレ ンの三量化を行す方法に関する。 [0002] 【従来の技術】 エチレンを三量化して選択的に1-ヘキャンを得る方法において、クロム化合物を触媒と して用いることは公知である(例えば特許文献1~6参照)。特許文献1にはクロム化合 物、ポリヒドロカルピルアルミニウムオキシドおよびドナー配位子からなる触媒系が開示 されている。特許文献2には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物 およびハライドからなる触媒系が、また特許文献8には、クロム化合物、金属アルキル化 合物および酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。また、特許文 献4には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシンおよび/またはスチビ ンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特許文献5に は、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物 からなる触媒が、特許文献6には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボ レートが配位した有機金属錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されて 113. [00003] 【特許文献1】 特開昭62-265237号公報(特許請求の範囲) 【特許文献2】 20 特開平6-239920号公報(特許請求の範囲) 【特許文献 8】 特開平8-59782号公報(特許請求の範囲) 【特許文献4】 特閣平6-298673号公報(特許請求の範囲) 【特許文献 5】 特開平10-7712号公報(特許請求の範囲) 【特許文獻6】 特開平10-231317号公報(特許請求の範囲) [0004] 30 【発明が解決しようとする課題】 特許文献1に記載の方法では、1-ヘキセンと同時にポリエチレンが多く副生する。特許 文献2に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善している。 しかし、触媒の構成成分であるとロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定及物質 であるため着色して劣化しやすい。従って、取り扱いが難しいばかりか、反応終了後には 着色成分を除去するおめの処理または新たな装置を必要とする等、工業的な触媒としては 十分なものではなかった。また、特許文献3に記載の方法では、触媒の構成成分である酸 アミドまたはイミド化合物の化合物群の中で活性を得るには、ある特定のイミド化合物(即ちマレイミド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いため触機調製が頻雑で あり、入手が難しいばかりか高価であり、より経済性の優れた触媒が求められている。 特許文献5に記載の方法は、触媒活性が低いためより高い活性の触媒が求められている。 さらに、特許文献6に記載の方法は、ポリエチレンの生成が多りばかりか、オリゴマー中 の1-へキセン選択性も低いため、ポリエチレンの副生が少なく、1-へキセンの選択性 の高い触媒が求められている。 [0005] 本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、取り扱いの容易な触媒を用いることに より、LLDPEの原料コモノマーとして有用な1-へキセンをエチレンから効率よく高

選択的に製造する触媒及び方法を提供する。 【0006】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、水およひ/または含水 化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して 作用させ得られる成分または被成分から固形物を取り除いた成分と、特定の多座配近子が 配位した8族ペ10族の選移全属を有する有機金属精体は、安定で取り扱いが容易であり 資収値なす、チレンの一番化反応に投資であることから、本等明を完成するに至った。

[0007]

即ち本発明は、水およひ/または含水化合物とアルキル基含有化合物とを作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた強加熱して作用させ得られる成分または該成かから固形物を取り除けた成分と、三脚登構造を有する中性の多座配位子が配位したは該成かつの直移を金属を有する有機金属矩体からなるエチレンの三量化散煤、これらの触媒にさらに16属 10元素を含む化合物を含むエチレンの三量化散煤、及びごれらの触媒の存在下でエチレンを実むによる重要化方法、近びにごれらの触媒をエチレンまたはエチレンと水素の雰囲気下で接触させた後、エチレンを二量化するエチレンの三量化た技に関する。

【0008】 【発明の実施の形態】

次に、本発明についてさらに詳しく説明する。

[0009]

本発明においては、エチレンの三量化触媒を構成する一成分として、下記一般式(1)

AMBn (1) (式中、Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Mは 3 族~ 1 0 族の連移金属 20

元素、Bは水素、ハロゲン、および直鎖もしくは分岐状のアルキル基がらなる群より類はれる1種以上で表し、nは州の値数と等しい整数を表す。) マ赤される三脚製建設を有する中性の多座配位子が配催した有機金属額体が用いられる。

で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機金属錯体が用いられる。 【0010】

ここで、該有機金属錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式 (2)

[0011]

[北8]

$$R^{1} \underbrace{\hspace{1cm} D^{1}_{j} \hspace{1cm} L^{1}}_{D^{1}_{k} \hspace{1cm} L^{1}} \hspace{1cm} (2)$$

(式中、 J、 k、 mは ゲれ ゲれ 挟立 し て 0 ~ 6 の 6 数 0 で 0 で 0 で 0 が 0 で

また、 G^{-1} は炭素またはケイ素、 R^{-1} は水素、炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基または炭素数 40 $6 \sim 10$ のアリール基を表す。)

または下記一般式(3)

[0012]

[化4]

で示される三座配位子が好適なものとして挙げられる

[0018]

上記一般式(2) あよひ(3) にあいて、D¹ あよひD² としては特に限定されるもので はないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キ リリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メテル基、エチル基等 のアルキル基類、メトキツ基、エトキン基等のアルコキツ基類等が挙げられる。

[0014]

一般式(2) および(3) において、L¹ およびL² で示される周期表1 放、1 4 放、1 5 放、1 8 放または17 放元業を含有する量換基は特に限定されるものではないが、例えな、水素、メトキシ基、エトキシ基、フロボキシ基、プトキシ基等のアルコキシ基類、ステルテオ基、フロビルチオ基、プロビルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、フリルチオ基等のアリールオキシ基類、メデルテオ基、トリルチオ基等のアリールオラミと、基本のシアリールアミノ基をのジアルキルアミノ基のジアリールアミノ基類、ジステルカスフィノ基・ジエテルススフィノ基をのジアルキルホスフィノ基類、ジスェニルホスフィノ基をのアリールスフィノ基をのアリールススフィノ基をのアルキルホスフィノ基のアルキルススィノ基のアルキルスフィノ基のアルキルススィノ基のアルキルススィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基のアルキルススフィノ基列、メテルフェニルホスフィノ基列のアルキルススフィノ基列が学げられる。

[0015]

また、フリル芸、ペンゲフリル基、テエニル基、ペングチエニル基、ピラゲリル基、トリアゲリル基、テトラゲリル基、ピリデル基、イミゲゲリル基、ペンゲイミゲゲリル基、インケゲリルは、オキサゲリル基、チアゲール基等の周期の14版、15版、15版、16版または、17版元素を含有する複素環基額が挙げられる。これらの後素環基額の環上の画検塞としては、例えば、メテル基、エチル基、プロピル基、プチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

[0016]

ー 絶式(2) における R ¹ は特に限定されるものではないが、例えば、水業原子、メデル 40 基、工チル基、プロピル基、プチル基、ペンジル基、とドロキシメチル基、シアノエチル 基、アリル基、トリフルオロアロピル基等の炭素致 1~10のアルキル基頭、またはフェニル基、アーメチルフェニル基、P − クロロフェニル基等の炭素致 6~10のアリール基 類が学げられる。

[0017]

上記一般式(2) およひ(3) で示される三脚型構造を有する中性の三座配位子は特に限定されるものではないが、例えば、周期表14版、15版、16版または17版元素を含有する置換基を持つ多座配位子としては、トリス(メトキシメチル)メタン、1、1、1・トリス(メトキシメチル)アロパン、1、1、1・トリス(メトキシメチル)アロパン、1、1、1・トリス(エトキシメチル)ア

エタン、1、1、1-トリス(プロポキシメチル)エタン、1、1、1-トリス(プトキ シメチル)エタン、1.1、1-トリス(フェノキシメチル)エタン等の含酸素三座配位 子類、1、1、1 - トリス(メチルチオメチル)エタン、1、1、1 - トリス(プチルチ オメチル)エタン、1、1、1-トリス(フェニルチオメチル)エタン等の含イオウ三座 配位子類、1、1、1-トリス(デメチルアミノメチル)Tタン、1、1、1-トリス(プフェニルアミノメチル)エタン等の含窒素三座配位子類、1、1、1ートリス(プフェ ニルホスフィノメチル) エタン、1、1、1 - トリス(ジメチルホスフィノメチル) エタ ン、1、1、1-トリス(ジエチルホスフィノメチル)エタン等の含リン三座配位子類が 挙けられる。 すらい、 上記一般式(2) およな(3) プ示される 周期表 1 4 族、 1 5 族。 1.6 族または1.7 族元素を含有する複素環基を持つ多座配位子としては、トリフリルメタ ン、トリス(5-メチルー?-フリル)メタン、トリス(5-Tチルー?-フリル)メタ ン、トリス(5-プチルー2-フリル)メタン、1、1、1-トリフリルエタン、トリフ リルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリルホスフィンオキシド等の含酸素三座配位 子類、トリス(チエニル)メタン等の含イオウ三座配位子類、更にトリ(1-ピラゾリル)メタン、トリス(3.5ージメチル-1ーピラグリル)メタン、トリス(3.5ージイ ソプロじルー1-ピラゲリル)メタン、トリス(8.5-デフェニルー1-ピラゲリル) メタン、1、1、1-トリス(3、5-ジメチル-1-ピラゾリル)エタン、1、1、1 ートリス (8.5 - ジメチルー1 - ピラゲリル) プロパン、1.1.1 - トリス (8.5 ージメチルー1ーピラゲリル) プタン、トリス(2ーピリジル)メタン、トリス(8-メ チルー2ーピリジル) メタン、トリス(2ーピリジル) アミン、トリス(2ーピリジル) 本スフィン、トリス (2-ピリテル) ホスフィンオキシド、トリス (2-ピリテル) ヒド ロキシメタン、トリス(1-イミゲゲリル)メタン、トリス(8.5-ジメチル-1-じ ラゾリル)メタン、トリス(3、5-ジエチル-1-ピラゾリル)メタン、トリス(3. 4. 5-トリメチル-1-ピラゲリル) メタン、トリス (8. 5-デメチル-4-n-ブ チルー1-ピラゲリル)メタン、トリス(3-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル) メタン、トリス(8-(4-トリル)-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(4-アニシル)-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(2-ピリ ジル) - 5 - メチル - 1 - ドラゾリル) メタン、トリス(8 - (8 - ドリジル) - 5 - メ チルー1-ピラゲリル)メタン、トリス(3-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラ ツリル)メタン、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタン、1-メチル-トリス (8-フェニル-1-ピラゲリル)メタン、メチルートリス(8-エチル-1-ピラゲリ ル) メタン、メチルートリス(8-フェニル-1-ピラグリル)メタン、メチルートリス (8.5-デメチル-1-ピラゲリル)メタン、トリス(8-(4-トリル)-1-ピラ ツリル) メタン、トリス(8-(4-アニシル)-1-ピラゲリル) メタン、トリス(8 ープロセルー1ーセラグリル)メタン、トリス(8ーエチルー1ーセラグリル)メタン、 トリス(8-メチル-1-ドラゾリル)メタン、トリス(8-+-プチル-1-ドラゾリ ル)メタン等の含窒素=摩配位子類が挙げられる。 [0018]

50

ツリル) メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8.5-デメチル-1-ピラ ソリル) ーメチルーメタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8-フェニルー5 ーメチルー1ーピラゲリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(3-(2 ービリジル)ー5ーメチルー1ーピラグリル)メタンクロムトリクロライド(III)、 トリス(8-(8-ビリシル)-5-メチル-1-ビラグリル)メタンクロムトリクロラ イド (III)、トリス (8 - (4 - ビリデル) - 5 - メチル - 1 - ビラゾリル) メタン クロムトリクロライド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンクロ ムトリクロライド(III)、トリス(8-(8-トリル)-5-メチル-1-ピラグリ ルー1-ドラゾリル)メタンクロムトリクロライド(TTT)、トリス(8.5-ジメチ N-1-9 アプリル)メタンクロム(ヒドリド) プクロライド(III)、トリス(8. 5-ジメチル-1-ピラゲリル)メタンクロム(ペンジル)ジクロライド(III)、ト リス(8.5-ジメチル-1-ピラツリル)メタンクロム(エチル)ジクロライド(II 1)、トリス(8.5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンクロムトリペンジル([[])、1、1、1-トリス(8、5-デメチル-1-ピラゲリル)エタンクロムトリクロラ イド(III)、トリス(8.5ーディソプロビルー1ーピラグリル)メタンクロムトリ クロライド(III)、トリス(8-イソプロビル-1-ビラゲリル)メタンクロムトリ クロライド (III)、トリス(8-エチル-1-ピラゲリル)メタンクロムトリクロラ イド(TTT)、トリス(8、5ージフェニルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリクロ ライド (III)、トリス (2ーピリデル) メタンクロムトリクロライド (III)、ト リス(6-メチルー2-ビリテル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2 ーピリジル) アミンクロムトリクロライド (iii) 、トリス (1 ーイミダソリル) メタ ンクロムトリクロライド(III)、1、1、1 - トリス(ジメチルホスフィノメチル) エタンクロムトリクロライド(I I I I)、1、1、1-トリス(プフェニルホスフィノメ チル)Tタンクロムトリクロライド(TTT)、1、1、1-トリス(ジェチルホスフィ ノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられる。また、該有機金屋舗 体のMがクロム以外の例として、特に限定されるものではなりがMがスカンジウム、チタ ン、デルコニウム、ハフニウム、パナデウム、モリプデン、タングステン、マンガン、鉄 、ルテニウム、コパルト、ロジウム、イリジウム、ニッケル、パラジウム、プラチナ等の 場合があげられる。 [0019]

これらのうち触媒活性の面から、上記一般式 (2) および (3) で示される三脚型構造を 有する中性の多座配位子としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いち れ、より好ましくはトリス(8- (4-トリル) - 1 - ピラゾリル) メタン、トリス(8 ーフェニルー1ーピラゲリル)メタン、トリス(8. 5ージメチルー1ーピラゲリル)メ タン、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ドラゾリル)メタン、トリス(8-(2 ーピリジル)-5-メチル-1-ピラゾリル)メタン、(8-(8-ピリジル)-5-メ チルー1-ピラグリル)メタン、トリス(3-(4-ピリジル)-5-メチル-1-ピラ ツリル) メタンが用いられる。また、B 2 L 7 は N D ゲンが好ましく用いられる。また、 すらに好ましい上記一般式(1)で示される三脚型構造を有する中件の多座配位子が配位 した 有機金属錯体としては、 3 - (4 - トリル) - 1 - ピラグリル) メタンクロムトリク ロライド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンクロムトリクロラ イド (I I I) 、トリス (8 ーフェニルー 1 ーピラプリル) メタンチタントリクロライド (III)、トリス(3-フェニルー1-ピラゲリル)メタンスカンデウムトリクロライ ド(III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンモリプテントリクロライ ド (III)、トリス(8-フェニル-1-ピラゲリル)メタンタングステントリクロラ イド (I I I) 、トリス (8 - フェニル - 1 - ピラグリル) メタン鉄トリクロライド (I Ⅰ Ⅰ Ⅰ)、トリス(8-フェニル-1-ビラゲリル)メタン鉄デクロライド(II)、トリ ス(8.5-ジメチル-1-ピラゲリル)メタンクロムトリクロライド(iii)、トリ ス(8.5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタンモリプデントリクロライド(III)、

20

トリス (8 . 5 - ジメチルー 1 - ドラソリル) メタンタングステントリクロライド (ī ī I) 、トリス (8.5-シメチル-1-ピラソリル) メタンチタントリクロライド (II 、トリス(8.5-デメチル-1-ピラゲリル)メタンスカンジウムトリクロライド (I I I) 、トリス (8 、 5 ー ジメチルー 1 ー ピラグリル) メタン鉄 ジクロライド (I I)、トリス(8、5-ジメチル-1-ピラゾリル)メタン鉄トリクロライド(TIT)、 トリス(8.5-ジメチル-1-ピラグリル)メタンニッケルジクロライド(Iトリス(5 - ジメチルー1 - ピラゾリル) メタングラジウムジクロライド(II)、トリス(3. 5ージメチルー1ーピラゾリル)メタンプラチナジクロライド(TT)、トリス(3 ーフェニルー5 - メチルー1 - ピラゲリル) メタンクロムトリクロライド (I I I) 、ト リス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル)メタンスカンジウムトリクロライド (III)、トリス(8-フェニルー5-メチルー1-ピラゲリル)メタンチタントリク □ライド(III)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン鉄ト リクロライド(III)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゲリル)メタン 鉄デクロライド(II)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラグリル)メタン ニッケルジクロライド(II)、トリス(8-フェニル-5-メチル-1-ピラゾリル) メタンニッケルトリクロライド (I I I) 、トリス (8 - (2 - ピリデル) - 5 - メチル 5-メチルー1-ピラグリル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(8-(4 - ビリジル) - 5 - メチル - 1 - ビラゾリル)メタンクロムトリクロライド(TTT) 等が用いられる。

[0020]

本祭明において、上記の三脚型構造を有する中件の多座配位子が配位した有機金属錯体の 合成法は、特に限定されるものではないが、多座配位子と遺移金属化合物とを例えば公知 リフ作用させることにより、容易に合成することができる。この場合、使用できる金属化 合物としては特に限定されるものではないが、例えば、トリス(テトラとドロフラン)塩 化スカンジウム(III)、トリス(テトラヒドロフラン)塩化チタン(III)、トリ ス(テトラとドロフラン)塩化モリプデン(TTT)、トリス(テトラとドロフラン)塩 化タングステン(III)、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、象化クロム(III)、 製化クロム (II)、 ヨウ化クロム (III)、 ヨウ化クロム (III)、 ファ 化クロム(III)、ファ化クロム(II)、トリス(テトラヒドロフラン)クロムクロ ライド (I I I) 、トリス (アセトニトリル) クロムクロライド (I I I) 、トリス (1 · 4 - ジオキサン)クロムクロライド(III)、トリス(ジエチルエーテル)クロムク ロライド(TTT)、トリス(ピリジン)クロムクロライド(TTT)、塩化鉄(TT) 、塩化鉄(III)、塩化ニッケル(II)、塩化ニッケル(III)、塩化パラジウム (「「」)、協化プラチナ(「」)、協化パナジウム(「」)、協化パナジウム(「「」) 塩化タンタル(V)、氧化タンタル(V)等サ学けられる。

[0021]

[0022]

また、特体形成反応は、一80℃から使用する反応溶媒の清点までの任意の温度で行われ、 、好ましくは20~20℃である。反応溶媒の清点以上の温度で雑形成反応を行う場合 には、加圧でで行うごともできる。反応時間は特に制度されず、透常1分~500時間

好ましくは5分~300時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避け て行うことが望ましい。また、原料および溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

[0023]

マちに別途合成法をして、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性の多座配位 子が配位した連移金属のハロゲン路体を原料に、アルキル金属化合物や金属とドリド化合 物を溶成中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位した有機 金属額体を合成してもよい。

[0024]

多産監任子が配位した統有機全属器体は、通常固体として沈殿するので、5別により反応 溶異がら分離でする。そうに、必要に感じて、上記溶媒を用いて洗浄を行い、次いで乾燥 してエチレンの三量化散媒の構成成分の一つである有機全属場体が合成される。なお、沈 起しない場合は、溶媒留去、資溶媒の添加あるいは冷却処理等により沈殿させることがでする。

[0025]

[0026]

本発明において使用されるアルキル基含有化合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一般式(4)

 $R_0 E Y_0$ (4)

(式中、Pは1~3の整数、9は0~2の整数であって、しかもP+9は1~3である。 とは次素を除く周期表の1 液~3 液の元素または周期表の11 版~13 液の元素を表し、 Rは炭素数1~10のアルト出基より遺はれる1 種以上を表し、Yは水素、アルコキシド 基、アリール基あよびシアノ基からなる群より道はれる1 種以上を表す。) で示される化 合物が好速なものとして挙げられる。

[0027]

上記一般式(4)において、皮素数 1~10のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エア地基、プロでル基、プチル基、シクロヘキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキッド基、プトキシド基またはフェノキシド基等が挙げられる。フリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。

[0028]

20

ルアルミニウム、トリーn-へキシルアルミニウムまたはトリーn-オクチルアルミニウムが好ましい。これらのアルキル基含有化合物は単独で使用し得るのみならず、二種以上を退合して用いるごとも可能である。

[0029]

本発明で用いられる、含水化合物は、下式一般式(5)

(5)

Z . X .

(式中、 区は周期表の 1 族~ 1 5 族の 一種類の元素がらなるカテオンを表し、 X は周期表の 1 族~ 2 族および/または周期表の 1 1 族~ 1 7 族の元素で構成されるアニオンを表す。 i と k は 1 ~ 1 0 0 ま 2 の整数を表し、 k は カチオンである Z 、 の 正 電 句 を アニオンで ある X マイオン か に 中性とする の に 必要数を表しま。)

で示される化合物であり、該含水化合物が結晶水および/または吸着水として実数で0より大きく100以下の個数の水分を含む化合物である。また、一般式(5)で表すれる化合物であるの複数が複合結晶体、固溶体または混晶体の少なくとも1つの形態にある化合物であってもよい。ここで、複合結晶体とは、結晶となって複数の区、X。の組成で表される状態にある化合物を意味し、固溶体とは複数の区、X。が無定型(アモルファス)の状態にある化合物を意味し、ちに混晶体とは、結晶状態にある個々の区、X。が退ざり合った状態にある化合物を意味し、さらに混晶体とは、結晶状態にある個々の区、X。が退ざり合った状態にある化合物を意味する。

すなわち、本発明で用いられる一般式(5)の区(X」として表される化合物が取りする形態として、例えば、 せれら<math>Z(X」で表わされる複数の化合物が複合結晶体、固溶体、あるいは退晶体として同一試料中に存在する状態をも可能であることを意味している。
<math>[0080]

一般式 (5) の Z: X: として表される化合物が該含水化合物として用いられる化合物の うち好ましい例として、特に限定されるものではないが、例えば、又がリチウム、ナトリ ウム、カリウム、またはマグネシウムである場合、Li(HCO。)(H。O)、LiO H (H, O), L, BO, (H, O), Li, 804 (H, O), Na (CO, CH,) (H2O) 3 . Na2CO3 (H2O) . Na2CrO4 (H2O) 4 . Na3 (OH CCO, (CH, CO,),) (H, O),, Na (CH, COCH=C(O) CH, (H, O), Na((C, H_B), NC8,) (H, O), Na(H, PO₄) (H, 0), Na, PdC | 6 (H, O) 4, Na, HASO4 (H, O) 7, NaH8O4 (H, O), NaB (4-F-C, H,), (H, O), Na, P, O, (H, O), o . Na 4 PO 4 (H 2 O) 1 2 . Na 4 BO 8 (H 2 O) 4 . Na 4 BO 8 (H 2 O) . Na, Aucla (H, O), Na, Alcla (H, O), Na, BaO, (H, O) , o , Na , S O a (H , O) , o , Na , W O a (H , O) , , Na , M n O a (H , O) , Na, 84 O8 (H, O), , Na, TeO3 (H, O), , Na, 8eO3 (H2O) 5 . Na 2 8 n O 3 (H2O) 5 . Na 2 8 (H2O) 7 . Na 2 8 2 O 3 (H , O) 5 , Na, 8 P O 8 (H, O) , , , Na, Cr, O, (H, O), , Na H 8 O 4 (H, O), Na, HPO4 (H, O), Na, (CO, CH, C (OH) (CO, H) CH, CO,) (H, O) 1. 5. Na, (CO, CH (OH) CH (OH) CO,) (H, O), Na, HASO4 (H, O), Na, MOO4 (H, O), Na, (Fe (CN) 5 NO) (H2O) 2 . M9804 (H2O) 1 . M9 (CO2 CH8) 2 (H2O) 2 M & Br 2 (H2O) 8 M & C | 2 (H2O) 6 M & HPO4 (H 20) 8, M3CrO4 (H20) 5, M3 (NO8) 2 (H20) 6, M3ClO4 ($H_2 O)_8 \cdot K (CH_3 COCH = C (O) CH_3) (H_2 O)_{0.5} \cdot K_2 CO_3 (H_3 COCH = C (O) CH_3) (H_3 COCH = C$ 20) 0. 5 K3 (OHCCO2 (CH2CO2) 2) (H2O) K4 (Fe (CN) 6) (H2O) 8 . KF (H2O) 2 . K2 HASO4 (H2O) 2 . K2 HPO4 (H2O) 8 . K2OSO4 (H2O) 2 . K2B10O18 (H2O) 8 . K2SnO8 (H2O) 3 . K2 B4 O7 (H2O) 4 . K2 (Pd (CN) 4) (H2O) 3 . K2 CS。(H,O)等の結晶水を有する含水化合物が例示される。また、区が、リチウム、 ナトリウム、カリウム、マグネシウム、ケイ素、およびアルミニウムの場合、特に限定さ れるものではないが、該一般式(5)で表される化合物に水分子が結晶水あよび/または 50

[0081]

なお、本発明では、触媒調製時に水あるいは該含水化合物を単数あるいは複数用いることも可能である。

[0082]

・本発明で用いちれる水および/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた緩知熱して得られる成分とは、上記の水および/または含水化合物と上記の水中は水一また、10~3000間、粉ましくは、0~2000で、1秒~1000間、粉ましくは30秒~500時間、より吟ましくは1分~250時間接触さ世得られる化合物に、更に上記アルキルを含有化合物を40~300℃、より好ましくは30秒~5000 成に、より好ましくは10~2000 成に、より好ましくは30秒。100間間、より好ましくは30秒~500時間に、より好ましくは10~2000 成形で11秒~1000時間、好ましくは30秒~500時間、より好ましくは30~250時間により好ましくは10~2500時間では10~2500時間では10~2500時間により好ましくは10~250時間作用させることにより得られる成分を夏味する含有化合物を加えて加熱し作用させた後囲形物を取り除いて得られる成分を

[0088]

水ある1 は試合水化合物の労働な使用量は、減有機全属調体 1 モルに対して 2 . 0 0 0 0 0 0 1 ~ 5 0 0 0 0 0 0 5量であり、好ましくは 0 . 0 0 0 0 1 ~ 1 0 0 0 0 0 5量、より好 30 ましくは 0 . 0 0 0 0 1 ~ 5 0 0 0 0 5量である。水および/または含水化合物にアルキル基含有化合物に作用すせるアルキル基含有化合物、ポカよび実に加えるアルキル基含有化合物の労過な使用量は、有機全属調体 1 モルに対して各々 0 . 0 1 ~ 1 0 0 0 0 5量であり、分ましくは 0 . 5 ~ 8 0 0 0 5量でよりは 1 ~ 2 0 0 0 5量である。

[0084]

本発明で用いられる 1 6 属元素を含む化合物とは、下記一般式 (6) R'-J₂-R' (6)

C = 3 p = K (6

(式中、R は互いに独立して炭素数1~10の脂肪類あるいは芳香族差を有する炭化水素基であり、漁結していてもよい。 Jは16属元素であり、Jの個数とは1~10の自然数を表す。)

マ示すれる化合物が学けられる。上記一規式(6) において、炭素数1~10の脂肪類を有する炭化水素基は特に限定されるものではないが、視えは、メチル基、アナルを、アウレル基、アチレン基またはオクチル基等のアルールをが学けられる。また、炭素数1~10の芳酒族基を有する炭化水素基としてはフェニル基、フェニレン基、トリル基等・オンリル基等が、特に制度ではないが例示される。これらRで表すれる基は独立まを互いに連結し環状構造を取ることも可能である。Jは16個元素であり、酸素、破損、セレン、テルル、ポロニウムを表し、Jの個数 |は1~10の自然数であることから、一般式(6)で表される化合物には、エーテル、スルフィド、セレニド、テルリド、基酸化物、デスルフィド、サセレニド、デルリド、トリテルリドが特に剝収されないか含まれる。一般式(6)で表される化合物 50

[0036]

また、触媒成分である水あよび/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有成分を加えた機如熱して作用させ得られる成分もしくはこの成分より固形物を取り除いて得られる成分。該有機金属蜡体、16属元素を含む化合物を接触させる 療の温度は一100~250℃、分ましくは0~200℃のある。接触時間は特に制限されず、1分~100時間、粉ましくは10分~48時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、原料あよび溶媒は十分に乾燥しておくことが好またい。

[0037]

本発明のエチレンの三番化及返は、触媒成分とエチレンを接触させて行うか、個々の成分を接触させる順は特に別訳されなり。例える 整度 エチレンを接触させて長い。日本は他様成分を接触させた後でエチレンを接触させても良い。具体ではさせて何えば、単一があみよび/または含水でイントル基含有化合物を印まれるとのでは、100円のよいを発展して作用させ、100円のよいを含水で10円のよいを表しました。100円のよいを含水で10円のよいを含水で10円のよどでは、10円のよどでは、10円のよどでは、10円のよどでは、10円のは、

[0038]

また、本発明のエチレンの三量化力法は、三量化触媒をエチレンまたはエチレンと氷素の 雰囲気下で接触させた後、エチレンを三量化してもより。例えば、エチレン雰囲気下ある | 山 成 水素とエチレンの 具存下で、三量化触媒を調製した後に水素とエチレンの 具存下で三 量化反応を開始する方法、または三量化触媒をエチレン下で接触させて三量化反応を行う 方法が 埃り れる。 該触機を 調製する 家の 反動容器 中のエチレンを庁は 0、0001年

[0039]

[0040]

[0041]

【実施例】

以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の観要を示すもので、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

[0042]

[R 測定:

IRは、 18津製作所製の赤外分光光度計 (FTIR-8100) を用いて、測定した。

1 K は、 助河

ガスクロマトグラフィーによる分析・

反応液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC − 1 のカラムを喪増した筋津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC − 1 4A)を用いて分析した。分に執条件は、警索キャリア年用い、インデェクション温度280℃、検出粉速度280℃を設定し、内部標準として n − ヘアタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに及応液を1.2 μ L 注入した後、カラムの温度を40℃かち250℃まで昇温することにより行った。

[0044]

また、炭素数10 以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したG L サイエンス製 T C - 1 のかラムを茨着した島津製作까製 ガスクロマトグラフ(G C - 1 4 A)を用いて分析した。分析条件は、窯素キャリアを用い、インツェクション温度8300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてn - ヘアタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応機で1、4 山 L 注入した後、カラムの温度を50℃から300℃まで再過するごとにより行った。

[0045]

気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 AI₂O₃ / KCIのカラムを接着した 無難程作所製 ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、宝実キャリアを用い、インジェクション湿度200℃、株出器温度200℃あよびカラム温度1 20℃に設定し、起対株量機法を用いた。分析は、ごのガスクロマトグラフに回収した気体を10、2mに洗入する22により得った。

[0046]

参考例 1

室実下で内容積 100m L のシュレンク管に、J . O P 9a . n O m e t . 120m e t . 1

[0047]

参差例 2

業素下で、内容格100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05m01/L)を7mLとトルエンを83mLを加え総液量を70mLとし、しなから内温を80℃にした。次に、十分に宝素遺検された純水300mLかのた三つロ500mLプラスコを用意し、内温を30℃に保すなからフラスコの1万の入りにより乾燥室業を17。6mL/minの速度の特派に、マせながら吹き込んだ。フラスコのもアーガの出口から出てくる温った窒素を托に準備した内容積100mについてコシュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。室温に冷却修、カリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.8mL加えて変温下3時間 し、均一溶液从(アルミ濃度:286.2mmol/L)を得た。

【0048】 参考例3

業素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mの| / L)を7m| Nとトルエンを83mLを加え総液量を70mLとし、しながら内湿を80℃にした。次に、十分に窒素置検された純水800mLが入った三つ□500mLフラスコの1方のリニメり収益繁変を24、7mL/minの速度で熱水に、マせながらでき込んだ。フラスコのもラー方の出口が5出てくる湿った窒素を先に準備した内容積100mLのニロシュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液に4時間吹き込んだ。整温 30 に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mo | / L)を2.87mL加ス 30 に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mo | / L)を2.87mL加ス 30 に冷却後、トリエチルアルミニウムのトルエン溶液(1mo | / L)を2.87mL加ス

て室温下 8 時間 し、均一溶液 B (アルミ濃度: 2 8 6 . 2 m m o l / L) を得た。 【 n n 4 9 】

秋老例4

業来下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05mの1/L)を 7mLとトルエンを 6.3mLを加え総液量を70mLとし、しがち内湿を80℃にした。次に、十分に窒素面接された純水800mLだ入った三つ口500mLフラスコを用意し、内温を80℃に保守ながちフラスコの1方の入り口より乾燥室業を17.6mL/minの速度で純水に、させながち吹き込んだ。フラスコのもラー方の出口が5出て来る湿った窒素を托に早機した内容積100mLのニロ・ジュレンク管内のトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(1mol/L)を2.87mL加えて90℃で2時間 し、室温に冷却はカー溶液((アルミ濃度:286.2mmol/L)を得た。

[0050]

参考例 5

-8- -9 1/1 C

蜜素下で、内容積100mLのニロシュレンク管にトリイソプチルアルミニウムのトルエン溶液(2.05m01/L)を7mLとトルエンを83mLを加え精液量を70mLとし、しながち内温を80℃にした。次に、十分に窒素置検された形状300m比入った三つ□500mLプラスコを用致し、内温を80℃に保ちながちプラスコの1方の入 50

リロより乾燥業素を24、7mL/minの速度で絡水に マせなから吹き込んだ。フラスコのもラー方の出口から出て来る湿った金業を先に準備した内容積100mLのニロシュレンク管内のトリイソアチルアルミニウムのトルエン溶液(1mの1/L)を2、87mL如えて90℃で2時間 し、室温に冷却し均一溶液D(アルミ濃度:236、2mm01/L)を得た。

[0051]

比較例1

温度計あよび機 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8US-313)製の耐圧反應容器に窒素下で、参考例1で合成した類体A(4μmol、2・6m字)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、退合機 した。機 速度を1000ドア mに副整後、参考例2で調製した均一溶液A(6・1mL)とトルエン(115mL)の退合溶液を窒素で導入しエチレンで30k字/cm²に加圧し45分後、室温がら反應容能を80に加熱し、反應容器内の圧力を40k字/cm²となるようにエチレンがスを吹き込み、エチレンの三量化反應を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反應条件を保った状態で30分反應を行った。その後、反應容器中に次を室裏で圧入することにより触媒を失活させて反應を停止した。【0052】

反応容器で変温まで冷却し、次11で脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。 【0.0.6.8.3】

【0058 比較例2

温度計分よび機 装置を構えた内容積300mLのステンレス(SUS-318)製の耐圧反思色器に窒素下で、参考例1で合成した類体A(4μmol、2.6m字)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、複合像 した。 2.2 世紀で1000円と mの通路 後、参考例3で調製した均一溶液B(6.1mL)とトルエン(115mL)の退合溶液 を置素で導入しエチレンで30k字/cm²に加圧し45分後、室温か5反即容器を80でに加熱し及患的製内の圧力を40k字/cm²を2をなるようエチレンが3を吹ぎ込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80℃で前記圧力を維持す3よ7にエチレンを等入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反動を行った。その後、反応容器 30中に次を雲雲の圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

[0054]

反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0055]

実施例 1

湿度計 および棟 装置を構えた内容積300mLのステンレス(8U8-318)製の耐圧 反応容器に産業下で、参考例1で合成した類体A(4μmol、2.8mp)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、退合棟。した。棟 速度を1000円と門に回整後、参考例4で調製した均一溶液C(6.1mL)とトルエン(115mL)の退合溶液 40 を業素で導入し工チレンで30kp/cm²に加圧し45分後、室温か5及成容器を80 でに加熱し、及助容器の圧力を40kp/cm²となるようエチレンガスを吹き込み、エテレンの三量化反応を開始した。从後状态で30分反応で方式を45分と、エテレンの三量化反応を開始した。从後状态で30分反応で行えた。その後、反助容器中に次す20米2を第7下入することにより機様を実法させてみる。

[0056]

反応容器を室温まで冷却し、次りで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表 1 に示す。

[0057]

実施例2

40

湿度計あよび機 失電を構えた内容精300mLのステンレス(8U8-316)製の耐圧反応容器に変素でで、参考例1で合成した糖体A(44mol、2.6mp) トレルエ (10mL)でステリーとして入れ、混合像 した。 機 速度を1000トPmに調整後、参考例5で調製した均一溶液D(6.1mL)とトルエン(115mL)の退合溶液を窒素で導入しエテレンで30k分/cm²で加圧し45分後、宝湿が5反応容能を80に加熱し、反応容器内の圧力を40k分/cm²となるようにエテレンがスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した。以後、80でで前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行った。その後、反応容器へに続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を停止した。

反応容器を密温まで冷却し、次11で脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。 【0 0 5 9】

実施例3

温度計あよび 装置を備えた内容積300mLのステンレス(SUS-316)製の耐圧及駆容器に窒素下で、参考例1で合成した類体A(4μmol、2、6mg)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、混合機 した。機 速度を1000トPmに調整機、参考例2で調製した均一溶液C(6、1mL)とデベンデチオフェンのトルエン溶液(6、26mmol/上溶液を115mL)との退合溶液を窒素で導入しエチレンで30kg/cm²に加圧し45分後、雲温から反応容器を20℃に加熱し、丸声容器の圧力を40kg/cm²になるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反応を開始した、収後、80度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分成を存せった。その後、反応容器中に水を室案で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

1000g 反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーによりか析した反応結果を表1に示す。

[0061]

実施例4 温度計析よび 接電を構えた内容積300mLのステンレス(8U8-816)製の制 30 圧反応音器に窒素下で、参考例1で合成した頻体A(4μmのI、2、6m9)をトルエン(10mL)でスラリーとして入れ、混合機 した。塊 速度を1000ドアに調整低、参考例5で調製した均一溶液D(6.1mL)とがベンゲチオフェンのトルエン溶液(8.76mmのI/Lを115mL)との混合溶液を定案が導入しエテレンで30k9/cm²に加圧し45分後、変温か5反応音能を80℃に加熱し、反風音化及取を指列の圧力を40k9/cm²に加圧し45分後、変温か5反応音能を80℃に加熱し、反風音化及取を開始した。以後、80度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を存分った。その後、反応容器中に水を室案で圧入することにより絶数を失させて反応を停止した。

[0062]

反応容器を室温まで冷却し、次11で脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表 1 に示す。

【0068】 実施例5

を40k分/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、エチレンの三量化反應を開始 した。 以後、80度で前記圧力を維持するようにエチレンを導入し続け、ごれらの反應条件を保った状態で80分反応を行なった。 その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を実活させて反応を停止した。

[0064]

反応容器を室温まで冷却し、次11で脱圧した。反応液および回収した気体中に含まれる生 成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表 1 に示す。

[0065]

実施例 6

[0066]

及応容器を室温まで冷却し、次11つ脱圧した。 反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより会析した反応結果を表1に示す。

[0087]

実施例7

[0068]

及応容器を室温まで冷却し、次川で脱圧した。 反応液および回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した反応結果を表1に示す。

[0069]

【表 1 】

40

20

30

【発明の効果】

本発明によれば、水あよび/または含水化合物アルキル基含有化合物を作用で セ更にアルキル基含有化合物を加えた後加熱して得られた成分と三脚型構造で有する中性の多差配位 子が配位した有機金属期体からなるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易でか 40 り、しがもごれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高温状的に1 ーへキセンのよびエチレン 悪合本を製造することができる。さらに、水みよび/または含水化合物とアルキル基含有化合物を作用させ更にアルキル基含有化合物を加えた検囲が作ってせた検囲形物を取り除いて得れる成分を用いることも、活性の点から好ましく、また、さらに16属元素を含む化合物を含めととにより搭性が向上する。

フロントページの続き

F ターム(参考) 4H006 AA02 AC21 BA08 BA10 BA14 BA16 BA18 BA22 BA45 BA47 BA81 BB11 BC10 BC11 BC32 BE20 4H039 CA29 CB10 CL19